تصميم وتحسين اداء طلاءات غير عاكسة للمنطقة الطيفية فوق البنفسجية باستخدام مادة CdS النانوية على اساس من Si بشار محمد صالح عصمت رمزي عبد الغفور

جامعة الانبار كلية العلوم

الخلاصة:



في هذا البحث تم دراسة تغير الخصائص البصرية لمادة كبريتيد الكادميوم (CdS) دالة للتغير في حجم الجسيم (Particle size), واستخدامها في وضع تصميم نظري لطلاء مضادة للانعكاس (Antireflection Coating) دو طبقة مفردة بسمك ربع طول موجة التصميم ضمن المدى 400–300) (Antireflection Coating) نو طبقة مفردة بسمك ربع طول موجة التصميم ضمن المدى 400–300) (Ant من الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية, وقد اختيرت مادة السيلكون كأرضة اساس (Substrates). فقد تم تصميم برنامج حاسوبي بلغة MATLAB النسخة (7.11.0) ليصف انعكاسية (Substrates)). فقد تم تصميم برنامج حاسوبي بلغة MATLAB النسخة (7.11.0) ليصف انعكاسية (Substrates)) التصميم كدالة لحجم الجسيم ومعامل الانكسار (Refractive Indexes) لوجوة الطاقة (Refractive Indexes) التصميم كدالة لحجم الجسيم ومعامل الانكسار (Refrestive Indexes) وفجوة الطاقة العامودي والمائل للتصميم المقترح كطلاء بصري مضادة للانعكاس, وذلك بالاعتماد على نموذج بروس (Romo CdS/s) والمائل للتصميم المقترح كطلاء بصري مضادة (Characteristic Matrix Theory) كأساس نظري.وقد بيت النتائج ان اقل قيمة في انعكاسية التصميم (Size عندم) وذلك عالحمار (Refractive Indexes)) كأساس نظري.وقد والمائل للتصميم المقترح كطلاء بصري مضادة للانعكاس, وذلك بالاعتماد على نموذج بروس (Romo CdS/s) وقد والمائل التصميم المقترح ولمادة الميزة (Romo CdS/s)) كأساس نظري.وقد مول موجة التصميم وفي حالة السقوط العامودي وزلك عندما يكون حجم الجسيم وديكا عند (Romo CdS/s)) عند (Romo CdS/s) وقد مول موجة التصميم وفي حالة السقوط العامودي وذلك عندما يكون حجم الجسيم لمادة الطلاء (Romo CdS/s)) عند (Romo CdS/s) مو ما يمكن استخدامه في تطبيقات الخلايا الشمسية ذات الكفاءة العالية.

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: 2016/11/03 تاريخ القبول: 2017/01/11 تاريخ النشر: 28/ 10 / 2017 DOI: 10.37652/juaps.2016.132434

الكلمات المفتاحية:

الطلاءات المضادة للانعكاس, Nano CdS, Brus model, المصفوفة المميزة.

المقدمة:

بالدرجة الأساس نتيجة لتكميم مستويات الطاقة للإلكترونات ضمن حجم محدد او ما يعرف بالحجز الكمي (Quantum confinement) [2], هو احد الأثار المباشرة لتقليل حجم المواد الى الحجم النانوي, حيث تصبح مستويات الطاقة للمادة منفصلة, ويظهر تأثيره من خلال تغير كثافة الحالات (Density of states) وفجوة الطاقة (Energy gap) للمادة, وبالتالي تصبح الخصائص البصرية والالكترونية للمواد تعتمد على وبالتالي تصبح الخصائص المارية والالكترونية للمواد تعتمد على المادة, حجمها. ويكون الحجز الكمي اما في بعد واحد (One dimensional) اي يسمح للإلكترونات او الثقوب بالانتشار في بعد واحد فقط وتقيد حركتها في البعدين الاخرين, وتعرف المواد التي تقع تحت تأثير هذا مازالت المواد شبه الموصلة تحظى باهتمام بالغ وذلك لاستخدامها في العديد من المجالات العلمية والصناعية, ومع التطور في تقنية دراسة وتصنيع المواد ذات البنى النانوية (Nanotechnology) فان اشباه المواصلات قد اخذت دورا رائدا في هذا المجال. تظهر أشباه الموصلات ذات البنى النانوية مجموعة متنوعة وفريدة من الخصائص البصرية والإلكترونية تختلف عن الخصائص الموجودة في المواد ذات البنى الطبيعية (Bulk Materials) [1], وإن هذا التغير في الخصائص يظهر

^{*} Corresponding author at: University of Anbar College of Science . **E.mail** address:

الحجز بالأسللك الكمومية (Quantum wires), او يكون ثنائي البعد (Tow dimensional) اي يسمح للإلكترونات او الثقوب بالانتشار في بعدين وتقيد حركتها في البعدين الثالث وتعرف ببئر الطاقة الكمومية (Quantum wells), اما في حالة النقاط الكمومية (Quantum dots) والتي تقيد فيها حركة الالكترونات بالاتجاهات الثلاثة فان النظام يوصف بانه صفري الأبعاد (Zero dimensional) [3].

يعتبر كبريتيد الكادميوم واحد من اكثر المواد شبه الموصلة الواعدة في مجال تصنيع الأجهزة الضوئية, وهو مادة صلبة من النوع البلوري المكعب او السداسي, يمتلك فجوة طاقة مباشرة بنحو (2.42eV) ومعامل انكساره (2.52=n) وله معامل امتصاص عالي في المدى المرئي من الطيف الكهرومغناطيسي, ويستخدم في صناعة الاجهزة البصرية والالكترونية والخلايا الشمسية والكواشف كونه مادة سهلة التحظير ومنخفضة الكلفة وذات استقراريه عالية [4,5].

1. الجزء النظري (Theoretical Part):

1.2. نموذج تقريب الكتلة الفعالة - Effective Mass . Approximation (EMA):

هناك عدد من النماذج النظرية التي تستخدم لفهم اعتماد قيمة فجوة الطاقة في النقاط الكمومية لأشباه الموصلات على حجم الجسيم, واكثر هذه النماذج استخداما هو (Brus model) او ما يعرف بنموذج تقريب الكتلة الفعالة (EMA), وهذا النموذج يأخذ بنظر الاعتبار قيمتي كل من الكتلة الفعالة للإلكترون والثقب والتي تتغير من مادة الى اخرى. ووفق هذا النموذج فان قيمة التغير في فجوة الطاقة للنقاط الكمومية (ΔE_a) يعطى بالصيغة الاتية [6]:

$$\Delta E_g = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2R^2} \left[\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right] - \frac{1.786 \ e^2}{\varepsilon \ R}$$
$$- \frac{0.124 e^4}{h^2 \varepsilon^2} \left[\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*} \right]^{-1} \dots \dots (1)$$

تعرف العلاقة أعـلاه بمعادلة Brus. حيث ان R نصـف قطر البلـورة بوصـفها نقطـة كموميـة كرويـة الشـكل, m_e^* الكتلـة الفعالـة ε (الفجـوة), m_h^* الكتلة الفعالة للثقب (الفجـوة), ε

السماحية النسبية او ما يعرف بثابت العزل الكهربائي. وايضا: $\Delta E_g = E_g^{nano}(R) - E_g^{bulk}$ Bulk) مثل المادة بالحجم الطبيعي (Bulk) للمادة بالحجم الطبيعي (Guantum dots), (bandgap effective) وتعرف بفجوة الطاقة المادة في النقاط الكمومية (Bulk) وتعرف بفجوة الطاقة الفعالة (Guantum dots) وتعرف بفجوة الطاقة الفعالة (Guantum dots) وتعرف المعادلة (1) بالصيغة الاتية [7]: $E_g^{nano}(R) = E_g^{bulk} + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2R^2} \left[\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}\right] - \frac{1.786 \ e^2}{\varepsilon R} - \frac{0.124e^4}{h^2 \varepsilon^2} \left[\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}\right]^{-1} \dots (2)$

نلاحظ من الحد الثاني في الطرف الايمن للمعادلة (2) ان فجوة الطاقة الفعالة تتناسب عكسيا مع R^2 اي ان فجوة الطاقة تزداد بنقصان حجم الجسيم, ومن الحد الثالث نلاحظ ان فجوة الطاقة تتناقص مع تناقص R وذلك بسبب زيادة قوة النقاعل الكولومي (Columbic interaction), ويمثل الحد الاخير الارتباط بين جزيئتين. ان الحدين الثالث والاخير صغيرة جدا مقارنة بالحد الثاني لذلك يمكن ان تهمل, فتصبح المعادلة (2) بالشكل الاتى:

$$E_{g}^{nano}(R) = E_{g}^{bulk} + \frac{\hbar^{2}\pi^{2}}{2R^{2}} \left[\frac{1}{m_{e}^{*}} + \frac{1}{m_{h}^{*}} \right] \dots \dots (3)$$
وبالتالي نتوقع ازدياد فجوة الطاقة مع تتاقص R نتيجة لتأثير حجز الكم
الذي يكون كبيرا خصوصا عندما يصبح نصف قطر الجسيم مساوياً او
اصغر من نصف قطر بور الطبيعي للـaciton), والذي يعطى
بالعلاقة الاتية [8]:

$$\alpha_{\circ} = \frac{4\pi\varepsilon_{\circ}\varepsilon_{r}\hbar^{2}}{e^{2}} \left[\frac{1}{m_{e}^{*}} + \frac{1}{m_{h}^{*}} \right] \qquad \dots \dots (4)$$

حيث ان: 50 و 6₇ السماحية الكهربائية للفراغ والمادة الشبه موصلة على التوالي, e شحنة الالكترون.

2.2. معامل الانكسار - Refractive index (n):

تمثل c سرعة الضوء في الفراغ (m/ m/), v سرعة الضوء في الوسط.

في الوسط المتجانسة موحد الخواص تكون قيمة معامل الانكسار واحدة لأي نقطة في جميع الاتجاهات وللاستقطابين العامودي والافقي [9].

تتغير قيمة معامل الانكسار المادة بتغير الطول الموجي للضوء الساقط, الا ان هذا التغير يكون قليل جدا, وينتج بسبب تغير سرعة الموجات في المادة نتيجة اختلاف تفاعل المادة مع الاشعة تبعا لترددها. كما ان تغير درجة الحرارة يسبب تغير طفيف جدا في معامل الانكسار [10,11].

يرتبط معامل الانكسار في المواد شبه الموصلة ارتباطا وثيقا بفجوة الطاقة E_g, وقد بذلت محاولات عديد لإيجاد صيغ رياضية تربط معامل الانكسار بفجوة الطاقة, كالعلاقة البسيطة الاتية [12].

تعتبر المعادلة اعلاه مستقلة عن درجة الحرارة, ونلاحظ من خلالها ان قيمة معامل الانكسار تقل بزيادة فجوة الطاقة, وبالرجوع الى المعادلة (3) يمكننا القول ان معامل الانكسار للنقاط الكمومية يتناقص مع تناقص حجم الجسيم.

3.2. المصفوفة المميزة - Characteristic matrix:

عند سقوط اشعة كهرومغناطيسية على حد يفصل بين وسطين مختلفين في الخصائص البصرية فان قيمة الانعكاسية R في الشعاع (Fresnel's وفق معادلات فرينك Equations) بالصيغة الاتنة [13]:

 $R = \left(\frac{\eta - \eta_1}{\eta + \eta_1}\right)^2 \qquad \dots \dots \dots \dots \dots (7)$ حيث ان: $\eta_0 = \eta_0$ تمثل السماحية البصرية او معامل الانكسار الفعال (Effective Refractive IndeX) لوسطي السقوط والنفاذ عل التوالي. في حالة السقوط العامودي للموجة تكون قيمة السماحية البصرية للوسط مساوبة لجزء الحقيقي من معامل الانكسار [14]:

للوسط مساوية لجزء الحقيقي من معامل الانكسار [14]: $\eta = y = n \,\vartheta = n$ (8)

حيث ان: n الجزء الحقيقي من معامل انكسار الوسط, و θ السماحية للفضاء الحر (Admittance of free space) ويمكن السماحية للفضاء الحر ($2.65 \times 10^{-3}S$). اهمالها كون قيمتا صغيرة جدا ($2.65 \times 10^{-3}S$). في حالة السقوط المائل وبسبب تأثير ظاهرة الاستقطاب تنفصل السماحية البصرية للوسط الواحد الى جزئيين هما السماحية البصرية للاستقطاب العامودي للاستقطاب العامودي (η_p), وتعطى بالصيغ الاتية [13]:

| $\eta_{\circ p} = n_{\circ}/cos	heta_{\circ}$ | (9) |
|---|------|
| $\eta_{1p} = n_1/cos\theta_1$ | (10) |
| $\eta_{\circ_S} = n_{\circ} cos \theta_{\circ}$ | (11) |
| $\eta_{1s}=n_1cos\theta_1$ | (12) |

اذ ان: $\eta_{\circ p} = \eta_{\circ p}$ تمثل السماحية البصرية لوسط السقوط والنفاذ على التوالي في حالة الاستقطاب المستوي $\eta_{\circ s}$, P و $\eta_{\circ s}$ تمثل السماحية البصرية لوسط السقوط والنفاذ على التوالي في حالة الاستقطاب العامودي S, و θ تمثل زاوية السقوط. عند سقوط اشعة كهرومغناطيسية على غشاء رقيق مفرد مكون من حدين فاصلين مرسب على مادة اساس كما في الشكل (1):



فان السماحية البصرية للمنظومة في حالة السقوط العامودي والمائل ولأي من الاستقطابين يمكن تحديدها من خلال معادلة المصفوفة المميزة (Characteristic Matrix) [16] والتي تربط بين المركبات المماسية (Tangential Components) المستمرة للمجالين الكهربائي والمغناطيسي الساقطة على المنظومة والخارجة منها, وتعطى بالصيغة الاتية [17].

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\delta & i\sin\delta/\eta_1 \\ i\eta_1 \sin\delta & \cos\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \eta_{sub} \end{bmatrix} \qquad \dots \dots (13)$$

حيث ان (B,C) تمثل عناصر المصفوفة والتي تمثل المجال η_{sub} الكهربائي والمغناطيسي, وتمثل η_1 السماحية البصرية للغشاء, و Phase السماحية البصرية للأساس, اما δ فتمثل سمك الطور (thickness) ويعطى بالعلاقة الاتية:

 $\delta = 2\pi n_1 d_1 \cos \theta_1 / \lambda$ من خلال المعادلة (13) يمكن توفير كل المعلومات المطلوبة لإيجاد قيمة السماحية البصرية الداخلة لنظام يتكون من غشاء رقيق مفرد مرسب على سطح مادة اساس, وبالتالي ايجاد قيمة الانعكاسية للنظام من خلال المعادلة (7).

2. الجزء العملى (Experimental Part):

تم في هذه الدراسة تصميم برنامج حاسوبي بلغة (MATLAB) النسخة 7.11.0 لقياس قيم الانعكاسية ومعامل الانكسار وفجوة الطاقة كدالة لتغير حجم الجسيم للمادة CdS, كما تم من خلال هذا البرنامج تصميم وتحسين طلاءات بصرية مضادة للانعكاس بالاعتماد على تغير حجم الجسيم للمواد المستخدمة, ضمن المدى (nm 000-300) من الطول الموجي للطيف الكهرومغناطيسي.

1.3. انعكاسية CdS دالة للتغير في حجم الجسيم (Ps):

تم دراسة انعكاسية الـCdS كدالة لحجم الجسيم (Ps=2R) [8], اذ اختير الهواء كوسط لسقوط الاشعة, واختيرت زاويتي السقوط (= 0° $0^{\circ})$ و ($^{\circ} = 45 = 0^{\circ}$) لقياس قيم الانعكاسية عندها كونها الاكثر اهمية, من خلال الاشكال من (2) الى (6) يمكن ملاحظة تغير الخصائص البصرية للـCdS دالة للتغير في حجم الجسيم, فعند تناقص الحجم عن الحجم الطبيعي (Bulk Size) تتغير قيمتي فجوة الطاقة ومعامل الحجم الطبيعي (Bulk Size) تتغير قيمتي فجوة الطاقة ومعامل الانكسار للـCdS, حيث تزداد قيمة فجوة الطاقة وتتناقص قيمة معامل الانكسار للـCdS, حيث تزداد قيمة فجوة الطاقة وتتناقص قيمة معامل الانكسار فتقل قيمة الانعكاسية, ويكون هذا التغير قليل جدا حتى يصبح حجم الجسيم مساوياً او اصغر من نصف قطر بور للـcon) فتبدأ عندها قيمة التغير في هذه الخصائص بالازدياد بشكل ملحوظ مع علي اقل قيمة للانعكاسية بمقدار (0°) في حالـة السقوط العامودي و(0°). ال

هذا الانخفاض في انعكاسية الــCdS يمكن استخدامه في انتاج سطوح

غير مطلية مضادة للانعكاس.



شكل (3) تغير انعكاسية CdS دالة للتغير في حجم الجسيم عند زاوية سقوط 45⁰.

50

2.3. التصميم المقترح للطلاء (Nano CdS) على اساس من (Bulk): Si)

في البدء تم دراسة الانعكاسية للمادة الأساس (السيلكون) معامل الانكسار لها ($n_{sub}=3.44$) والتي أظهرت أن انعكاسية السيلكون هي (200 %) وكما موضح بالشكل (7), ثم قمنا بناء تصميم الطلاء على لحالة السقوط العمودي والمائل عند زاوية سقوط ⁶40, حيث قمنا بإضافة طبقة واحدة من CdS (ذات سمك ربع طول موجة التصميم) = L ($\sim 0.25\lambda$) على اساس من السيلكون, مع الاخذ بنظر الاعتبار تغير حجم الجسيم للطلاء (PS) من (mn المحرية للمنظومة.

توضح الاشكال من (8) الى (10)، تغير الخصائص البصرية Air/Nano) عند طول موجة التصميم ($\lambda_{\circ} = 350 \text{ nm}$) للتصميم CdS/Si), حيث يمكن ملاحظة ان التصميم يظهر انعكاسية ثابتة تقريبا عند حجم الجسيم لمادة الطلاء من (20-40 nm) بمقدار (9.3%) تقريبا في حالة السقوط العامودي, حيث يكون تأثير الحجز الكمي عند هذا الحجم شبه معدوم, عند الحجم (nm 10-20) يمكن ملاحظه انخفاض قليل في قيمة انعكاسية التصميم وبظهر هذا الانخفاض نتيجة لتناقص معامل انكسار الطلاء بشكل طفيف, اما عند حجم الجسيم لمادة الطلاء (Ps < 10 nm) يتسارع الانخفاض في معامل انكسار الطلاء نتيجة لازدياد تأثير الحجم الكمي والذي يزداد بشكل كبير عند وصول حجم الجسيم للمادة الى نصف قطر بور الطبيعي للـ CdS nm) CdS), ما ينتج عنه انخفاض في انعكاسية التصميم التي تصل الي اقل قيمة لها بمقدار ((0.0093%) في حالة السقوط العامودي وذلك عندما يكون حجم الجسيم لمادة الطلاء مساوي (nm), ومع تناقص حجم الجسيم اكثر فان انعكاسية التصميم تعود للتزايد مره اخرى نتيجة لانخفاض انعكاسية الطلاء وبالتالي فان تأثيره على انعكاسية التصميم ينخفض ايضا حتى تصل انعكاسية التصميم الى (11.98%) عند حجم الجسيم لمادة الطلاء (2.2 nm) وبكون معامل انكسار الطلاء (1.29) عند هذا الحجم.



شكل (5) تغير انعكاسية CdS دالة للتغير في فجوة الطاقة لحالة السقوط العامودي والمائل عند 45⁰.



شكل (8) الانعكاسية التصميم (Si/ Si) دالة لحجم (Air/ Nano CdS /Si) دالة لحجم الجسيم, لحالة السقوط العامودي والمائل عند 45° , عند طول موجة n_{sub}=3.44, L=0.25 λ_{0} , (λ_{0} =350 nm) التصميم (



(Air/CdS شكل (9) الانعكاسية دالة لمعامل انكسار الطلاء للتصميم n_{sub}=3.44, $(\lambda_0=350 \text{ nm})$, عند طول موجة التصميم (L=0.25 λ_0







الامحاسياً S /Bulk) عند طر nm)

جدول (1) تأثير تغير زاوية السقوط على انعكاسية التصميم (Ps=3 nm), عند (Air/Nano CdS/Bulk Si)

訶

الإستقط

را الحالي (Air/CdS شكل (10) الانعكاسية دالة لفجوة طاقة الطلاء للتصميم $n_{sub}=3.44$, $(\lambda_o=350 \text{ nm})$, عند طول موجة التصميم ($L=0.25\lambda_o$

من البيانات السابقة يمكن ملاحظة ان طبقة مفردة من نانو كبريتيد الكادميوم بحجم بالوري (Ps=3 nm) بسمك ربع طول موجة التصميم على اساس من السيلكون حقق انعكاسية منخفضة جدا بمقدار ($\lambda_0 = 0.0093$) لحالة السقوط العامودي عند طول موجة التصميم = λ_0 (ما 350 nm) لحتياره طلاءً مضاداً للانعكاس للمنطقة الطيفية فوق البنفسجية (nm 000-400 nm):

Air/Nano CdS/Si

$(n_{sub}=3.44, Ps=3 nm, L=0.25\lambda_o, \lambda_o=350 nm)$

توضح الاشكال من (11) الى (17) تأثير تغير زاوبة السقوط (0-75°) على انعكاسية هذا التصميم ضمن الطول الموجى 300-400) (nm, ويمكن ملاحظة تأثير تغير زاوية السقوط على قيم انعكاسية التصميم, ففى حالة السقوط العمودي والقريب منه (٥-5) لا يمكن التمييز بين نمطى الاستقطاب (P, S)، وذلك لان التغير في قيمة السماحية البصرية للتصميم تعتمد على زاوية السقوط لذلك تكون قيمة التغير في انعكاسية الاستقطابين قليلة جدا. بعد ذلك ولزوايا سقوط مائلة أكبر من ذلك يمكن التمييز بين النمطين وكلما ازدادت زاوية السقوط فان قيم Rs وRs تزايد بشكل واضح مع ملاحظة أن قيم Rs عند طول موجة التصميم تزداد بشكل اكبر من قيم R_P, كما يمكن ملاحظة أن هناك إزاحة جانبية لطيف الانعكاسية نحو الاطوال الموجية القصيرة، مما يؤثر على طول موجة التصميم المعتمدة، مع زبادة في قيمة الانعكاسية ولا سيما عند الزوايا العالية والتي تؤثر سلباً على أداء المنظومة التي يستعمل فيها الطلاء المضاد للانعكاس, وبمكن تفسير التغير الحاصل في الازاحة الجانبية لانعكاسية Rs وRp تجاه الاطوال الموجية القصيرة الى التغير الحاصل في سمك البصري لطبقة الطلاء في حالة السقوط المائل، والذي بدوره يعتمد على معامل الانكسار الفعال الذي يتغير بتغير زاوبة السقوط ونمط الاستقطاب، فعندما تزداد زاوبة السقوط، يبدو الغشاء بسمك بصرى اقل, لذلك فان الطول الموجى الذي تحقق قيمة سمك الغشاء ربعة ينتقل نحو اطوال موجية اقصر من طول موجة التصميم (λ) [19]. والجدول (1) يوضح تأثير تغير زاوبة السقوط على قيم الانعكاسية.

| P- Air/Bulk | وجة التصميم 3.(Au=3) | P- بة R% يُم S- | | P- للنمط -R % غند طول موجة S- (ك ₀ =350 nr | | قوط ($	heta_{ m o}{ m deg.})$ | لتسلسل |
|-------------|-------------------------|--|---------------------------------|---|--------|--------------------------------|--------|
| 9.0527 | 9.0527 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 | 0 | 1 |
| 8.9722 | 9.1335 | 0.0076 at (λ₀=350 nm) | 0.0114 at ($\lambda_0=350$ nm) | 0.0076 | 0.0114 | S | 2 |
| 8.3283 | 9.805 | 0.0001 at ($\lambda_0=347~{ m nm}$) | 0.0353 at (λ₀=347nm) | 0.0093 | 0.0456 | 15 | 3 |
| 6.1669 | 12.4262 | 0.093 at (λ₀=337 nm) | 0.249 at (\lambda_0=337 mm) | 0.2022 | 0.4242 | 30 | 4 |
| 2.8118 | 18.2076 | 0.945 at (\u00e0=324 nm) | 1.352 at (\u00e0_0=324 nm) | 1.2249 | 2.2981 | 45 | w |
| 0.0858 | 30.0372 | 5.328 at (\lambda_0=310 nm) | 6.104 at (λ₀=310 nm) | 5.3214 | 9.147 | 60 | 6 |

40

P- ISSN 1991-8941, E-ISSN 2706-6703 2016,10 (1):34-43



2

300 310

320 330

340 350

^{Wavelength (nm)} شكل (15) الانعكاسية دالة للطول الموجي للتصميم Air/Nano ($heta_0 = 45^\circ$) ولزاوية سقوط ($heta_0 = 350$ nm Ps = 3 nm, L= 0.25 λ_0 , n_{sub}=3.44, λ_0 =350 nm

360

370 380 390 400





مجلة جامعة الانبار للعلوم الصرفة (JUAPS)

P-ISSN 1991-8941, E-ISSN 2706-6703 2016,10(1):34-43

 Ulrike Woggon, (1997) "Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots" ISBN: 9783540609063, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.

[2] علي سكاف, (2011) "المدخل الى الالكترونيات النانوية علم وهندسة وتطبيقات" (ISBN:139789953824437), سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة, المنظمة العربية للترجمة.

- [3] L. Banyai, S. W. Koch, (1993) "Semiconductor Quantum Dots" ISBN: 9789810213909, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- [4] Ali H. Abed, "Study The Effect of annealing temperature on Optical Properties of CdS Thin Film", Journal of College of Education, Al-Mustansyriah University, No. 5, pp. 195-206, (2011).

[5] عبد المجيد عيادة ابر اهيم, رائد عبد الوهاب اسماعيل, عبير سامي ذياب " دراسة بعض الخواص البصرية لأغشية كبريتيد الكادميوم الرقيقة" مجلة تكريت للعلوم الصرفة, العدد (4), صفحة (223-227), (2013).

- [6] Shashank Sharma, Ravi Sharma, "Study on the optical properties of MN doped ZnS nanocrystals" International Scientific Journal (ISJ), Vol. 2, No. 1, pp. 120-130, (2015)
- [7] Z. L. Wang, Yi Liu, Ze Zhang, (2003) "Handbook of nanophase and nanostructured materials, Volume II" ISBN: 9780306472497, Kluwer Academic Plenum.
- [8] B. Bhattacharjee, D. Ganguli, K. Iakoubovskii, A. Stesmans and S. Chaudhuri, "Synthesis and characterization of sol-gel derived ZnS:Mn2+ nanocrystallites embedded in a silica matrix" Indian Academy of Sciences, Vol. 25, No. 3, pp. 175-180, (2002).
- [9] Massimiliano Di Ventra, Stephane Evoy, James R. Heflin, Jr., (2004) "Introduction to Nanoscale Science and Technology" ISBN: 9781402077579, Springer Science and Business Media, Inc.
- [10] C.Z. Tan, J. Arndt, "Temperature dependence of refractive index of glassy SiO2 in the infrared wavelength range" Journal of Physics and Chemistry of Solids, pp. 1315-1320, (2000).
- [11] Bradley J. Frey, Douglas B. Leviton, Timothy J. Madison, "Temperature-dependent refractive index of silicon and germanium" SPIE-The International Society for Optical Engineering, (2006).
- [12] Asmiet Ramizy, Z. Hassan, Khalid Omar, Y. Al-Douri, M.A. Mahdi "New optical features to enhance



Air/Nano شكل (16) الانعكاسية دالة للطول الموجي للتصميم ($\theta_0 = 60^\circ$) ولزاوية سقوط ($\theta_0 = 60^\circ$) ولزاوية معقوط ($\theta_0 = 3 \text{ nm}, L = 0.25\lambda_0, n_{sub} = 3.44, \lambda_0 = 350 \text{ nm}$



Air/Nano شكل (17) الانعكاسية دالة للطول الموجي للتصميم (17) ولزاوية سقوط (6°0 = 75) Ps =3 nm, L= 0.25 م, n_{sub}=3.44, مo=350 nm

3. الاستنتاجات (Conclusion):

تعتمد انعكاسية الطلاءات البصرية المضادة للانعكاس على معاملات انكسار المواد المستخدمة وزاوية السقوط, ويمكن التحكم في معامل الانكسار من خلال التحكم في حجم الجسيم لمادة الطلاء, لذلك فان تصميم طلاءات بصرية مضادة للانعكاس ضمن الطول الموجي -300) (0 nm من من ألاشعة فوق البنفسجية باستخدام من مادة CdS النانوية على اساس من Si يعطي كفاءة عالية مقارنة بمادة CdS عند الحجم العادي, حيث تم الحصول عل اقل قيمة في الانعكاسية لطبقة من CdS بسمك ربع طول موجة التصميم بمقدار (%0009) لحالة السقوط العامودي عند طول موجة التصميم عندما يكون حجم الجسيم لمادة الطلاء دات كفائه عالية.

References

P-ISSN 1991-8941, E-ISSN 2706-6703 2016,10(1):34-43

- [16] Alaa j. Ghazai, (2008) "Design and manufacture (He-Ne) laser windows multiplayer antireflection coating" J.Thi-Qar Sci., Vol. 1, No. 2, pp. 79-86, (2008).
- [17] H. Angus Macleod, (2010) "Thin-Film Optical Filters" Fourth Edition ISBN: 9781420073027, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC.
- [18] M.A. Mahdi, Z. Hassan, S.S. Ng, J.J. Hassan, S.K. Mohd Bakhori, "Structural and optical properties of nanocrystalline CdS thin films prepared using microwave-assisted chemical bath deposition" Thin Solid Films, pp. 3477-3484, 2012.
- [19] James D. Rancourt, (1996) "Optical Thin Films: User Handbook" ISBN: 9780819422859, SPIE Press.

solar cell performance based on porous silicon surfaces" Applied Surface Science, Vol. 257, No. 14, pp. 6112-6117, (2011).

- [13] Michael Bass, (1995) "Handbook of Optics: Fundamentals, techniques, and design" Second Edition, ISBN: 9780070477407, McGraw-Hill Education.
- [14] J.J. Zhong; A.R.L. Travis; F.P. Payne and J.R. Moore, "The Antireflection Coating for a Wedge Flat Panel Projection Display", Convention Centre, San Jose, California, pp.914-917, (2001).
- [15] Yusuf Simsek, (2008) "Development of Software for Calculations of The Reflectance, Transmittance and Absorptance of Multilayered Thin Films" M.Sc. Thesis, Middle East Technical University, Turkey.

Design and Optimization of Antireflection Coating Performance for UV Spectrum by Use CdS Nanoparticles on Si Substrate

Bashar M. Salih Asmat R. Abdul-Gaffor

E.mail:

Abstract:

In this study, the optical properties of CdS as a function of nanoparticle size were calculated and investigated and it's used in design theory for single-layer Antireflection coatings at a quarter wave thickness at λo in the UV spectrum range of 300-400 nm. Silicon have been selected as substrate. MATLAB language programs with version of 7.11.0 were used to describe the reflectance as a function of particle size, refractive indexes, energy gap and the wavelength at normal and oblique incidence which are depending on Brus model and Characteristic Matrix theory as a basic theory. The coating design (Air/Nano CdS/Si) by was obtained at a lower value of (0.0093%) at the incident angle of 0° with wavelength of 350 nm and particle size of (Ps = 3 nm). These coating are promising for solar cell application.